## Lista de Exercícios – Luminescência<sup>1</sup>

- (5.1) Explique por que é difícil fazer um dispositivo emissor de luz a partir de um semicondutor de gap indireto.
- (5.2) Quando um semicondutor de gap direto é excitado por absorção de fótons maiores que o band gap, observa-se geralmente que o espectro de luminescência é independente da frequência de excitação. Explique esse fenômeno.
- (5.4) O tempo radiativo  $\tau_R$  de uma transição laser em safira dopada com titânio é 3.9  $\mu$ s. O tempo de vida  $\tau$  medido para o estado excitado resulta em 3.1  $\mu$ s quando o experimento é realizado a 300 K e 2.2  $\mu$ s quando medido a 350 K. Explique por que  $\tau \neq \tau_R$ , e sugira um motivo para que pelo qual  $\tau$  decresce com o aumento da temperatura. Calcule as eficiências radiativas em cada temperatura.
- (5.5) Verifica-se que um semicondutor cristalino emite eficientemente em 540 nm quando excitado com a linha de 488 nm de um laser de argônio. Use os dados da tabela fornecida no final nesta lista para "adivinhar" qual é o cristal.
- (5.6) Um feixe de laser contínuo incide em um material cujo coeficiente de absorção é  $\alpha$  na frequência  $\nu$ .
  - (a) Mostre que os pares elétron-buraco são gerados a uma razão igual a  $I\alpha/h\nu$  por unidade de volume, por unidade de tempo, onde I é a intensidade da radiação no material.
  - (b) Considerando o balanço entre geração de portadores e recombinação no estado estacionário, mostre que a densidade de portadores N dentro do volume iluminado é igual a  $I\alpha\tau/h\nu$ , onde  $\tau$  é o tempo de recombinação dos elétrons e buracos.
  - (c) Calcule N quando um laser de potência 1 mW é focalizado em um ponto circular de raio 50  $\mu$ m em uma amostra, com tempo de vida do estado excitado de 1 ns, recoberta com camada anti-reflexiva. Considere o coeficiente de absorção como  $2x10^6$  m $^{-1}$ .
- (5.8) Explique por que a probabilidade de emissão para uma transição interbanda é proporcional ao produto dos fatores de ocupação para elétrons  $(f_e)$  e buracos  $(f_h)$ . No limite clássico, onde se aplica a estatística de Boltzmann, mostre que o produto  $f_e$   $f_h$  é proporcional a  $\frac{1}{\rho} (hv E_g)/k_B T$
- (5.9) No limite clássico, mostre que o número de elétrons na banda de condução de um semicondutor é dado por:

$$N_e(E) = \frac{e^{E_F^C/k_BT}}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e^*k_BT}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty x^{1/2} e^{-x} dx$$

Dado que  $\int_0^\infty x^{1/2}e^{-x}\,dx=\sqrt{\pi}/2$ , avalie  $E_F^C$  a 300 K para GaAs  $(m_e^*=0.067m_o)$  quando  $(a)~N_e=1\times 10^{20}~m^{-3}$  e (b)  $N_e=1\times 10^{24}~m^{-3}$ . Discuta se as aproximações usadas para derivar essa equação é justificada nos dois casos.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traduzido e adaptado de M. Fox, para a disciplina Propriedades Ópticas de Materiais, da Unesp/Bauru, pelo Prof. José Humberto. Depto de Física.

(5.10) Mostre que em T=0 K as integrais de Fermi

$$N_e(E) = \int_0^\infty \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} \times E^{1/2} \left[\frac{1}{e^{(E - E_F^C)/k_B T} + 1}\right] dE \qquad (Eq. 5.9)$$

$$N_h(E) = \int_0^\infty \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_h^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} \times E^{1/2} \left[\frac{1}{e^{(E-E_F^V)/k_BT} + 1}\right] dE \qquad (Eq. 5.10)$$

simplificam para:

$$N_{e,h}(E) = \int_{0}^{E_F^c} \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_{e,h}^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} \times E^{1/2} dE$$

Avalie a integral para derivar a Eq.5.13:

$$E_F^{C,V} = \frac{\hbar^2}{2m_{e,h}^*} (3\pi^2 N_{e,h})^{2/3}$$

(5.11) Um laser excita um semicondutor, que tem  $m_e^*=0.1m_o$  e  $m_h^*=0.5m_o$ . Calcule as energias de Fermi de elétrons e buracos, para densidade de portadores de (a)  $N_e=1\times 10^{21}~m^{-3}$ , e (b)  $N_e=1\times 10^{24}~m^{-3}$ , assumindo que as distribuições são degeneradas. Escreva a condição de temperatura para que as condições de degenerescência se apliquem a cada caso e comente as respostas que você obteve.

Tabela D.3. Dados de estrutura e band gap para alguns semicondutores comuns. Eg é o band gap a 300 K, e o índice i/d indica se o gap é indireto ou direto. O bandgap negativo do HgTe indica que ele é um semimetal (o topo da banda de valência é mais alto que o fundo da banda de condução).

Compound	Crystal structure	$E_{\rm g}~({\rm eV})$	Type
SiC	6H polytype	2.9	i i
AIN	wurtzite	6.2	d
AIP	zinc blende	2.41	i
AlAs	zinc blende	2.15	1
AlSb	zinc blende	1.62	16.1
GaN	wurtzite	3.44	d
GaP	zinc blende	2.27	1
InN	wurtzite	0.7	d
ZnO	wurtzite	3.4	d
ZnS	wurtzite or zinc blende	3.8 or 3.7	d
ZnSe	wurtzite or zinc blende	2.8 or 2.7	d
ZnTe	zinc blende	2.3	d
CdS	wurtzite or zinc blende	2.5	d
CdSe	wurtzite or zinc blende	1.8	d
CdTe	zinc blende	1.5	d
HgTe	zinc blende	-0.14	semimeta
CuCl	zinc blende	3.17	d
Cu <sub>2</sub> 0	cuprite	2.2	d